

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03021830 A

(43) Date of publication of application: 30.01.91

SHIMADZU CORP

(51) Int. Cl G01J 3/04 G01N 21/01

G02F 1/09

(21) Application number: 01157985 (71) Applicant.
(22) Date of filing: 20.06.89 (72) Inventor.

(72) Inventor: HAYAKAWA MORIE

electronically.

(54) GUIDED-IN LIGHT SELECTOR

(57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

PURPOSE: To scan an observation position electronically and to shorten the time required for the scanning by providing a Faraday rotator group, an incidence-elde polarizing plate and a projection-side polarizing plate, and a magnetic field application control means.

CONSTITUTION: The guided-in light selector 8 is equipped with a Faraday rotator glass fiber array (Faraday rotator group) 10 and the incidence-side polarizing plate 11 and projection-side polarizing plate 12 which are provided opposite each other across the array 10. The array 10 is formed by arranging Faraday rotational glass fibers longitudinally. The respective glass fibers rotate planes of polarization of passing light by a specific angle by being applied with a magnetic field. Electromagnetic coils wound around the glass fibers respectively are connected to the magnetic field application control means 13. The control means 13 is connected to a power source 14, which feeds electricity selectively to only glass fibers to be applied with the magnetic field. Consequently, the Faraday rotational class fibers can be scaned



⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3~21830

⑥Int.Cl.*
 識別記号 庁内整理番号
 @公開 平成3年(1991)1月30日
 G 01 J 3/04
 G 01 N 21/01
 Z 7458−2C
 G 02 F 1/09
 5 0 3
 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称 導入光セレクタ

②特 頤 平1-157985

②出 顧 平1(1989)6月20日

⑫発 明 者 早 川 盛 衛 京都府京都市右京区西院追分町25番地 株式会社島津製作 所五条工場内

①出 願 人 株式会社島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

邳代 理 人 弁理士 小野 由己男 外1名

明 報 1

- 1. 発明の名称 選入光セレクタ
- 2. 特許請求の節期
- (1) 空間的に分布する光の一部を分光器に導入するための運入光セレクタであって.

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、プラズマ C V D 装置等のようにチャンパ内に光が空間的に分布する場合に、この光の一郎を分光器に導入するための導入光セレクタ

に関する。

〔従来の技術〕

たとえば、薄膜形成装置としてのプラズマCV D装置は、チャンパ内に平行平板電極が配置され ており、この平行平板電極の間に高周波を印加し、 関電極間にプラズマを起こさせ、アース側に接続 された電極上に設けられた基板に膜を増積するも のである。

このようなプラズマCVD法を用いて譲渡形成 を行う装置においては、チャンパ内の位置状態、 すなわちグラズマ光を関連することによって、化 入された反応がメかどのあまっな状態(イン・化、 効起状態)にあり、また助起活性化されたが、ス分 子や原子かどの程度の密度で存在しているかを知 ることができる。また、基板上に形成される膜が 増換スペード、基板上に形成された原処。 等もプラズマ光を分析することにより把題なこ とができる。さらに、プラズマ領域の年度に 板上面付近とでは、効果の仕分が関本っている処 板、アラズマ領域の各位置におけるアラズマ光を 分光器に導入し、空間的な発光強度計測や発光スペクトル分析を行うことにより、反応全体のメカニズムを削縮することができる。

そこで、従来装置においては、チャンパの側壁 に石変ガラス等により覆き窓を構成し、この硬き 起から光導入用のスリット等を介してプラギを を分光器に導入し、プラズマ光の分析を行うよう にしている。また、分光器自体やこの分光器に接 続された光導入用のフィイバーを観測位置に合わ せて上下に移動させることにより、空間的な分析 を行うようにしている。

(発明が解決しようとする課題)

前述のように、従来装置においては発光スペクトルの空間分布を計測する場合。 労光器や光潔入 用の光フィイパー等の光潔入機構を機械的に上下 移動させるようにしている。このため、目的の観 週位置まで光導入機構を移動させるための時間に 遅れが伴う。 プラズマCVD装置や、プラズマC DX装置よりさらに高真空で限行を行うBCRプ ラズマCVD装置においては、チャンパ内に漏入 された反応ダスが別起され、イオン化あるいは反応されて高板上に埋張するまでの時間は高速ある。したがって、反応全体のメカニズムを把握するためには、前述の光準人機構を高速で繰り返し走逝することが必要であるが、従来のような機械的な動きを必要とする光準人機構においては、繰り返し速金の時間短線化に現界がある。

この発明の目的は、光導入機構の走査時間を短 網することができ、空間的な発光機度計測や発光 スペクトル分析を容易に行うことができる導入光 セレクタを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

この発明に係る導入光セレクタは、空間的に分 布する光の一部を分光器に導入するためのもので ある。そして、アッラデー回転子群と、これの入引 時間光板及び出射に個別を大力を 回転子のそれぞれに世界を印加するタイロミングを の間前する世界・アー回転子群は、通過する光の優別 前前記の世界・アー回転子群は、通過する光の優先

面を従身の印加により所定角度国転させるファラ ・一回転子をアレイ状に配置してなるものである。 また、入計側属光板及び出計順隔光板は、それら の偏光面選択方向が、前記ファラデー回転子の偏 光面配給角度分ずれるように配置されている。 「佐田 1

この発列においては、たとえば成開室のチャン バ内に発生したプラズマ光は、チャンパ関壁の間 窓を介して導入光セレクタの入射側隔光板に入 材する。この入射側偏光板は特定の方向の隔光面 を有しているので、入射側偏光板を通過した光は 一定の偏光面を有する光となっている。そして、 このは外側偏光板を通過した光はファラデー回転 子群に入射する。

ファラデー回転子のうちの、所定の位置のファ ラデー回転子には磁界印加制御手段から磁界が印 加されており、この磁界の印加されたファラデー 回転子を進通する光は所定角度回転される。 そし て、ファラデー回転子の出口側には、出射側探入 概が配置されており、この出射側電光板の電光面 選択方向は、入射機備光板の偏光面選択方向に対して前記ファラデー面転子の偏光面配約度分だけずれている。したがって、複数のファラデー面 転子を選過してきた光のうち、複数タが加されたファラデー回転子を選過してきた光のみが出射側 無大板を選過することができ、特定位面の光のみが分表層に入力される。

前記磁界の印加されるファラデー回転子を順次 走査していけば、観測位置を移動させることがで きる。

(実施例)

第3回は本発明の一実施例による導入光セレク タを用いたプラズマCVD装置及びそのプラズマ と計調システムを示す模式回である。プラズマ VD装置のラチャンパ1内には、平行平電極2を2 び3が上下方向に対向して配置されている。下電 極3の上面には、成膜すべき基板4が配置され、 また下電極3の下方にはヒーク5が投げられている 6.上電極2には高周波電源6が接続され、両電 720で3回数に高周波電源6が接続され、両電 720で3回数に高周波電源6が接続され、両電 720で3回数に高周波電源6が接続され、両電 720で3回数に高周波が回加回物となっている。 チャンパ1には、両電極2及び3間に反応がスを 導入するための反応ガス導入口が設けられ、また チャンパ1内を排気するための排気口が設けられ ている。

前記チャンパ1の側壁には、石英ガラス等で構成される概念窓7が設けられており、この概念窓7の側方に導入光セレクタ8が設けられている。 現入光セレクタ8の出力は分光器9に入力されて

第1回に解入光セレクタ8の構成を来す。 準人 ボセレクタ8は、ファラデー回転がラスファイバー アレイ(ファラデー回転子群)10と、このフ ァラデー回転子ガラスファイバーアレイ(以下、 単にガラスファイバーアレイと記す)を使んで対 向して設けられた人材側端光板11とを有い環境イ 10は、複数のファラデー回転がラスファイバー (以下、単にガラスファイバーと記す)を、軽方 削に配設してなるものである。ガラスファイバー のとれぞれは、様果の田加によって通過するパー 羅光面を所定角度回転させるためのものである。 なお、種光面の回転方向は、 従界の方向によって のみ汲まり、 光の 進行方向に 依存しない。 優光面 の配転角 θ は、常 従任 体では、 ガラスファイバー の 最さを 8、 印加 従界 機度を Hとすると、

0 - V H L

なる関係がある。ここで、Vはベルデ定数であり、 ファラデー関転の大きさを要す係数である。この 実施例では、印加磁界強度H及びガラスファイバ の長さまは、それぞれ個光圏の関転角のか90° になるように設定されている。

約記人計解組法板11は個光面選択方向が水平 方向となっており、また、出射傾偶光板12は個 距選択方向が無度方向となっている。このよう に、入射標個光板11の個光面選択方向と出射傾 個光板12の個光面選択方向とは、約起ガラスフ すイバーの個光面超転対度分(90°)ずれるよ うに配置されている。

第2回に示すように、ガラスファイバー15の それぞれには、磁界印加用の電磁コイル16が巻

かれている。また、各ガラスファイバー15に印加された世界が他のガラスファイバーに影響を与 ないように、電磁コイル16のには、磁イ シールド17が設けられている。各ガラスファイ バー15の電磁コイル16は、第1回に示す世界 印加制御手段13に接続されている。この世界印加制御手段13は、電源14に接続されており、 世界を印加すべきがラスファイバーにのみ、選択 的に選集を行うものである。

次に動作について説明する。

まず第4図により、ファラデー回転がラスファイバーを用いた場合の光の取り出し原理を提明する。人材光し1が入射側偏光板11を選過すると、この入射側偏光板11は水平方向の偏光面のみを調させるので、ガラスファイバー15の人口。
の光が維邦の中間におれてガラスファイバー15の人材が維邦の中間はれたガラスファイバー15の人材すると、その偏光面は大ファイバー150人材すると、まなの偏光の進行と亡もに回転なる。南流のように、ガラスファイバー15の長

き & と、印加磁界の強度 H とは、個先面の回転角度が90°になるように設定されているので、ガ ラスファイバー I 5から射出された光の個光面は 垂直方向となっている。出射側端光板 I 2 は、區 光面選択方向が垂直方向に設定されているので、 約配がラスファイバー I 5によって回転された光 が、この出射隔離光板 I 2 を選慮し、射出光し。 として分光器を傾に出力される。

 るがラスファイバーに磁界日が印加されていない ので、この偏光面はそのままがラスファイバーを 通過し、垂直方向の偏光面選択方向を有する出射 機偏光板12を通過することができない。

- 次に、乗下股から2番目のガラスファイバーに のみ破界日を印加するようにすれば、P.の上部 のプラズスものを頼起両様の動作により選択的 に取り出すことができる。このようにして、破界 を印加するガラスファイバーを順次地楽していく と、スペタトルのチャンバ1内における空間分布 特件を得ることがである
- このような本実施例では、ファラデー回転ガラスファイバーを電子のに走査することができるので、従来の機械を上下移動に較べて非常に高速 に織り返し走査を行うことができ、真空中の反応 メカニズムを解析することができる。

(他の実施例)

(a) 約記実施例では、入射側偏光板11の偏光面 選択方向を水平方向とし、出射側偏光板12の偏光 光面選択方向を垂直方向としたが、これらの偏光 板 1 1 及び 1 2 の 偏光面 選択方向はそれぞれ逆で あってもよい。

- (b) また、入射側偏光板11と出射側偏光板12 の偏光面選択方向は、特定の角度方向に限定され るものではなく、両者の偏光面選択方向の角度ず れが90°に設定されていればよい。
- (d) 前記実施例では、ファラデー回転がラスファイバー 15 における福光面図転角度と、人材偶選 光板及び出射網高光板の環光面選択方向の角度で 対分を90°に設定したが、この角度は90°に 開定されるものではない。すなわち、たとえば45°中60°にしてもよく、ファラデー回転がラスファイバーの偏光面配転角度と、人材側隔光板の出光筒運択方向の角度ずれ分か同じであればよい。

(4) 前記実施列では、ファラデー回転ガラスファ イパーアレイにおいて、上下方向に環次1つずつ 磁界を印加するようにしたが、短界を印加する。 ティバーの組合せを変更することも可能である。 たとえば、所定の間隔を設けて複数個のファイバ

ーに同時に従昇を印加したり、また隣接する権数 のファイバーに対して同時に従昇を印加するとと もに、この複数の組合せを順次すらして行く等の ように、任意の組合せが可能である。

(c) 前記実施例では、本発明をプラズマ CVD装置の発光スペクトル分析に用いたが、他の装置、たとえば発光分光分析装置等におけるスペクトルの空間分布を使を調べたりする際に適用することができるのはもちろんである。

(発明の効果)

このように本発明では、ファラデー回転子をア レイ状に配置して、各ファラデー回転子のそれぞ れに磁界を印加するタイミングを耐耐するように したので、観測位置を電子的に走来することがで き、走来に要する時間を書しく短縮することがで きる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施別による導入光セレク タの振略構成図、第2図は前配導入光セレクタの ファラデー回転子群を構成するファラデー回転ガ ラスファイバーアイレのエレメントを示す拡大図、 第3回は前記導入光セレクタが用いられたプラズ マCVD装置の概略構成図、第6回は本発明の各 本原理を説明するための図、第5回は前記導入光 セレクタの動作を説明するための図である。

8 -- 導入光セレクタ、9 -- 分光器、10 -- ファ ラデー回転ガラスファイパーアレイ、11 -- 八射 制御手段、12 -- 出射側偏光板、13 -- 磁算印加 一、16 -- 電磁コイル、17 -- 磁気シールド。

特許出顧人 株式会社島津製作所 代 理 人 弁理士 小 野 由己男 弁理士 宫 川 良 夫

特開平3-21830(5)

